

ナノテクノロジーシンポジウム2008

日 時:平成20年8月27日(水) 13時~18時30分

会 場:横浜産貿ホール「マリネリア」

(アクセスマップ: http://www.y-shikouren.or.jp/sanbo/map/map_kouiki.html)

参加費:無料(交流会参加の場合、別途1,000円)

都市エリア産学官連携促進事業(横浜内陸部エリア)

~ヨコハマ発先端技術の発信~

大学のシーズと産業界のニーズの交流会

大学からのナノテクノロジー分野の最新技術情報・研究成果を公開するだけでなく、ナノ・マイクロを始めとした微細技術を持つ市内企業や、将来ナノ・マイクロ技術の利用を目指す企業の技術・製品を紹介します。

今後、市場規模の拡大が見込まれるナノ・マイクロ技術を核としたビジネスチャンスの拡大、産学連携や新技術、新製品開発を促進する貴重な機会です。

1. 主催者挨拶 (13:00~13:20)

- ・国立大学法人 横浜国立大学 学長 飯田 嘉宏
- ・公立大学法人 横浜市立大学 学長 布施 勉
- ・横浜市経済観光局 局長 塚原 良一

2. 講演・出展企業紹介 (13:20~16:00)

- ・招待講演 「ナノフォトニクスによる光技術の質的変革と産学連携の事例」
東京大学大学院 工学系研究科 電気系工学専攻 教授 大津 元一
- ・都市エリア講演 「3次元マイクロモデルの再構築と形状評価方法」
横浜国立大学大学院工学研究院 教授 前川 卓
- ・出展企業紹介①
- ・大学講演1 「よこはま高度実装技術コンソーシアムの活動について」
横浜国立大学 特任教授・名誉教授 白鳥 正樹
- ・大学講演2 「りん光発光材料の環境への展開」
横浜市立大学大学院 国際総合科学研究科 教授 篠崎 一英
- ・出展企業紹介②

3. ポスターセッション (16:00~17:30)

大学から46テーマのポスター展示と地域企業から18テーマの出展
※出展者一覧は裏面をご覧ください。

4. 交流会 (17:30~18:30)

主催:横浜国立大学、横浜市立大学、横浜市【(株)知財マネジメント支援機構】

共催:横浜国立大学ナノリサーチクラブ、特定非営利活動法人YUVEC、よこはまティーエルオー(予定)

協賛(予定):横浜信用金庫 / 後援(予定):(財)神奈川産業振興センター、(社)横浜市工業会連合会、(財)横浜企業経営支援財団

出展一覧(予定)

横浜国立大学

※は、都市エリア産学官連携促進事業において展示しています。

・荒川太郎	ポテンシャル制御量子井戸と高性能光制御デバイスへの応用	・但馬文昭	2本のナノファイバーの直径・屈折率・軸間距離等の測定
・荻野俊郎	固体表面への生体分子の吸着、ナノカーボンの作製と応用	・吉武英昭	カルボン酸置換ミセルとアミノアルキルシラン間の直接の相互作用を利用したシリケート構造体の合成とその機能
・首藤健一	ナノ結晶のSTM観察と水素を用いた表面構造制御	・廣澤渉一	軽量・高強度・高成形性自動車ボディパネル用アルミニウム合金の開発
・島津洋弘	ジョセフソン接合を用いた磁束量子ビットデバイスの研究開発	・大野真也	Si(001)表面反応プロセスのリアルタイム光学計測
・竹村泰司	ナノと磁気～ナノスケールの磁気測定と磁性ナノ粒子のバイオ医療応用など	・大矢剛嗣	カーボンナノチューブ複合と紙の作製と応用
・田中正俊	Si表面上へのアルカリ金属原子吸着で形成される秩序構造	・吉川信行	単一磁束量子回路による微小信号のピコ秒時間計測
・一柳優子	フェライト・ナノ微粒子の作成と磁気特性、磁気ナノ微粒子のバイオ応用	・丸尾昭二(※)	磁気ナノ微粒子混合樹脂を用いたマイクロポンプの開発 マイクロ光造形モールドによるセラミックス構造体の形成 光造形ソフトモールドによるマイクロ・ナノ部品の転写・複製
・窪田好浩	メソポーラスカーボンの合成と電気化学特性	・武田 淳(※)	時間・周波数2次元実時間イメージング分光技術の開発と応用 強相関有機ラジカルを用いた機能性マイクロマシン創生にむけて
・中津川博	リチウム二次電池正極材料性能改善のための結晶構造解析 La ₂ -2x(Sr1-yGay)1-2xMn2O7のn型熱電特性に関する研究 酸化物熱電変換p-n素子の内部抵抗低減化とその性能評価	・向井剛輝(※)	光子対の量子状態制御の量子ドット技術 高機能3次元マイクロシステムの構築技術
・横山 泰	ナノダイヤモンド構造をもつ新規液晶性化合物の合成と物性	・西野耕一(※)	3次元マイクロシステムのラピッド製造と機能評価に向けての都市エリア事業
・梅澤 修	局所損傷を探る、準安定変形構造を制御する	・前川 卓(※)	マイクロラピッド製造の形状評価システムの開発
・多々見純一	ナノ複合粒子を用いたセラミックスの高機能化		

横浜国立大学

・本多 尚	固体NMRを用いた物性研究	・塚田秀行	pHに依存して分子中の異なるサイトをラジカルとする機能
・野々瀬真司	ESI法を用いた生体分子イオンの衝突反応	・横山晴彦	過冷却水中の水のクラスレート様構造形成
・山田重樹	フォトニック結晶を用いた光デバイスの検討	・立川仁典	核の量子効果を考慮した新規第一原理計算手法の開発
・砂井 ミケル	光の多重反射効果を使った超高感度振動センサーの開発	・榊原 徹	グリーンケミストリーと保護基一不斉な保護基を用いた立体配座の固定
・重田諭吉	半導体表面上の2次元電子系の歪みによる影響	・横山 崇	基板上的の単一分子計測と自己組織化制御
・篠崎一英	りん光発光材料の環境への展開	・野嶋俊司	フォトニック結晶局在欠陥の光Fano共鳴トモグラフィー
・梶原康宏	糖鎖チップ作成のための多様な糖ペプチド合成	・戸板亜希	軟X線領域多層膜鏡の形状誤差補正用イオンミリング装置の開発
・益田隆嗣	二次元正方格子反強磁性体BaMnGe ₂ O ₇ の磁性	・高見澤聡	金属錯体単結晶ホストによるガス吸着構造の観察
・橋 勝	カーボンナノウォールのリチウム電池負極材への応用		

横浜の企業

・(有) 青木精工	微細板金・レアメタル板金及び極薄溶接の実演	・A J I (株)	MEMS 半導体チップの高精度実装装置
・(有) 岡本光学加工所	硝子超精密加工	・オータックス(株)	超々小型のDIPスイッチ、リリチを応用した非接触充電器
・(株) 片桐エンジニアリング	電子ビーム励起プラズマCVD装置 (EBEP-CVD装置)	・ケイアールエフエム(株)	リチウムイオン電池ワイヤ充電、PLG通信電波阻止ACフィルタなど
・(株) 信光社	サファイア製品・酸化物単結晶基板など	・(株) ソディック	超精密加工機Ultra Nano100 及びナノマシンセンサAZ150
・(株) ファインテック	ナノ技術とMEMSを融合した次世代ナノレーザ装置	・フジ・インパック(株)	超高分解能試料材料に収まる走査型AFM顕微鏡
・(株) ミドリデンコウ	レミライト 立体的照明反射表示板(実用新案済)	・(株) ユニメーションシステム	アナログ多点コンパレータ、MuMio(ミューイック)
		・(株) 吉岡精工	ポーラスチャック (高平面度真空吸着テーブル)

都市エリア産学官連携促進事業 (横浜内陸部エリア) 共同研究企業・研究者

・(株) アスペクト	粉末焼結積層造形サンプル、ナイロン材料、PP材料など	・(株) 樹脂技研	デジタル設計と職人技によるものづくりを組合わせた試作品
・(株) ジェイ・エム・シー	光造形と伝統の鍛造技術の融合による焼失鍛造品	・(株) フローテック・リサーチ	複雑形状の速度分布が計測可能なPIVシステム
・(株) シーメット	光造形システムラピッドマイスターによる光造形物		

※都市エリア産学官連携促進事業の研究内容については、横浜国立大学の(※)をご覧ください。

横浜市経済観光局ものづくり支援課 行【FAX:045-664-4867】

ナノテクノロジーシンポジウム2008(8/27) 参加申込書

《申込期限:8月25日(月)》

- 申込方法:必要事項をご記入頂きFAX、もしくは必要事項を記載して下記アドレスにE-mailでお申込みください。
(注)事務局から参加証は発行いたしません。(お願い)当日は名刺を2枚ご用意ください。
- お問合せ:横浜市経済観光局ものづくり支援課 担当:近藤 TEL:045-671-2567 E-mail:ke-nano@city.yokohama.jp

申込書	フリガナ お名前		TEL/FAX	
			E-mail	
	フリガナ 勤務先		業 種	
	部署		役職	
ご住所	〒	※参加されるものにチェックしてください。 □講演 □ポスターセッション □交流会(参加費1,000円)		

※ご記入いただいた個人情報は、主催者に於いて今回のセミナーに関わる事務処理、今後のセミナー・各種支援策のご案内(DM、メールマガジン等)以外には使用しません。また、承諾なく第三者に提供することはありません。